DECLARATION OF TRANSLATOR

I, Osamu Maeda, c/o the Inoue & Associates of 3rd Floor, Akasaka Habitation Building, 3-5, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan do solemnly and sincerely declare that I am conversant with the Japanese and English languages and that the attached text is a partial English translation of Examined Japanese Patent Application Publication No. Sho 42-8704, and believe that the translation is true and correct.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

January 7, 2005

Dsamu Maeda

Osamu MAEDA

Partial English Translation of Examined Japanese Patent Application Publication No. Sho 42-8704

(1) At page 1, left upper column, lines 1-5

Title of the invention: Method for contact hydrogenation of a block copolymer

Application number Sho 39-72771

Filing date December 24, 1964

Priority US333671 filed on December 26, 1963

(2) Page 5, Scope of claim for patent

1. A method for contact hydrogenation of a block copolymer comprising a conjugated diene and a vinyl-substituted aromatic hydrocarbon, which comprises contacting a block copolymer comprising a conjugated diene and a vinyl-substituted aromatic hydrocarbon with hydrogen in an inactive solvent in the presence of a catalyst comprising a reaction product of a cobalt-containing organic compound, a nickel-containing organic compound or a mixture thereof, with an aluminum-containing reducing agent.



特 許 庁

特 許 公 報

特許出願公告 昭42-8704 公告昭42.4.20

(全5頁)

26 B 121 (26 B 211) (13 F 151)

プロツク共重合体の接触水素添加方法

特 願 昭 8 9 - 7 2 7 7 1

出願日 昭 39.12.24

優先権主張 1963.12.26(アメリカ

国)333671

発明者 マイロン・ジー・クォム

アメリカ 合衆国カリフォルニア州 ヘイウオード・イ*ー*スト・ウッド

ウエイ671

同 ミルトン・エム・ウオルド

アメリカ合衆国カリフオルニア州ウオルナツト・クリーク・ホリイ・

ヒル・ドライブ880

出 願 人 ジエル・インターナショネイル・

リサーチ・マーチャッピイ・エヌ ゥィ

オランダ国 ハーグ・カレル・ウア

ン・ピラント・ラーン30

代 表 者 ダニエル・アントニー・ウアス 代 理 人 弁理士 川原田幸 外1名

発明の詳細な説明

本発明は共役ジェンとビニル置換 芳香族炭化水 素とから成るプロック共重合体の接触水素 添加に 関するものである。

IIN型の共重合体はランダム共重合体で、該共 重合体に於ては2つの型の単量体は両単量体型の 縮合単量体単位の多少ランダムな配置から成る重 合体鎖が交錯するように同時に共重合される。より最近にはプロック共重合体は数種の異なる方法 で合成され、そして少くとも2個のプロックを生成したが、多数の交互するプロックから成るプロック共重合体に於ては該共重合体鎖に於ける夫々の連続するプロックは前又は後の重合体プロックと異なる単量体から成る。

上記共重合体は1方では望ましくない酸化と感熱性を有し、そして他方比較的加工温度が低い。 酸化と感熱性とはブロック共重合体の共役ジェン 部に主として依存し、比較的加工温度の低いこと はプロック共重合体中のビニルアレーン含量に依 存する。

上記諸性質を改善せんとする努力がなされ、その内に水素添加があつた。然し、従来の経験から 重合体を水素添加し得る触媒は比較的効果少なく 換言すれば低効率であるから、水素添加触媒の選択に於て困難があつた。それは多くの場合過剰量 の触媒を必要として不経済であるか、又は不当に 長い水素添加処理を必要とする。重合体が水素添加処理中長く高温にさらされると、普通重合体の 広範な減成を生起し、結果として低分子量生成物 を生成するから不当に長く水素添加処理が必要な ことは非常な不利となる。

従来使用の触媒により重合体を水素添加せんと する場合の他の不利は長時間水素添加した後でさ えも完全に飽和されないこと、非選択的水素添加 (或る型の結合のみの飽和が望ましい場合)、及 び低水素添加率並に触媒分離の困難等である。

本発明は共役ジェンとビニル置換芳香族炭化水素から成るプロツク共重合体の接触水素添加の方法を提供し、該方法は重合体をコパルト含有有機化合物、又はニツケル含有有機化合物或はそれらの混合物とアルミニウム含有週元剤との反応生成物から成る触媒の存在下に不活性溶剤中で水案と接触させることから成る。

本発明は特に一般式A-B-A(式中、各Aは独立に選ばれたビニル置換芳香族炭化水素の重合体プロックであり、そしてBは共役ジェンの重合体プロックであり、そして共役ジェン含有はプロック共重合体の少くとも65重量%である。)を有するプロック共重合体の水素添加を意図するものである。

水素添加前のプロック共重合体はその中央重合体プロックが1分子当り4~10個の炭素原子を有する共役ジェン炭化水素から生成されたプロック共重合体であることが望ましい。両末端プロックは約8000と6000との範囲内の分子量を有し、他方共役ジェンから成る中央プロックは約50000と30000との間の平均分子量を有することが望ましい。

本発明方法に使用される触媒はエラストマー或 は他の重合体の水素添加に従来使用された触媒で は経験しない多数の長所を有する。第1 に該触媒は極めて活性である。第2 に該触媒は効率が高く換言すれば水素添加方法に於て極めて低い触媒対重合体比を使用することが可能である。第3 に該触媒は比較的低水素添加温度に於て、共重合体の共役ジェン部のみは完全に水素添加されるが、共重合体のビニルアレーン部は役25%以下が転化されることに於て予想外に選択的である。最後に特定位置に水素添加を調節し或は所望ならばすべては以下により詳細に記述する如く単に温度調節によって実質的に全重合体鎖を水素添加し得ることは特に有価値である。

本発明方法に使用される触媒はコパルト含有有機化合物又はニッケル含有有機化合物或はそれらの混合物とアルミニウム含有選元剤との反応生成物から成る。適当な選元剤は水素化アルミニウム及び3~35炭素原子を有するヒドロカルビルアルミニウム化合物特に1分子当り3~35個の炭素原子を有するトリヒドロアルビルアルミニウム化合物特に1分子当り3~35個の炭素原子を有するトリヒドロアルビルアルミニウム化合物特に1分子当り3~35個の炭素原子を有するトリヒドロアルビルアルミニウム化合物類を包含する。新しく選元された組成物は生成され、そしてそのまま水素添加触媒として使用することもでき或は使用前に分離することもでき或は使用前に分離することもでき或は使用が必要でないが、普通金属化合物の還元を行うには適度の加熱が行われる。便宜上0℃乃至25℃までの温度が適当である。

上記金属有機化合物に対する還元剤の比は部分 的還元でさえる活性水素添加触媒を生成するから 広範に変化し得る。0.1:1乃至30:1の上 記モル比は本発明の活性水素添加触媒組成物を生 成するため使用される。0.5:1乃至10:1 のモル比が望ましい。

本明細書に使用される遺元なる言葉は金属形態 又は 0 一原子価形態の金属の析出を意味する。上 記言葉はオクタカルポニルニコバルト中のコバル トが既に 0 一原子価状態である場合でも、オクタ カルポニルニコバルトの金属コバルトへの遺元を 包含する。

非常に高い活性度を有する水素添加触媒の生成は金属塩と式R.ー。AIX。〔式中、Rは1乃至10個の炭素原子を有する炭化水素基であり、Xは水業又はハロゲン(塩素、臭素、ヨウ素又はフッ素)であり及びnは0乃至3の整数(望ましくは0乃至2)であり:Xが水素の場合のみ、nは3であり、Rはアルキル、アリール、アルカリール、アルアルキル又はシクロ脂肪疾基である。〕

を有する有機アルミニウム化合物との反応により 選成される。上記基の例はメチル、エチル、nー プロピル、イソプロピル、 n ープチル、イソプチ ル、第2ープチル、第3ープチル、ペンチル、ヘ キシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、 フエニル、ペンジル、クミル、トリル、シクロペ ンチル、シクロヘキシル、シクロヘキセニル及び ナフチル根を包含する。 Rが アルキル 基である 場 合には、低級アルキル根(1乃至4個の炭素原子 が望ましい(メチル、エチル、プロピル及びプチ ル)。nは0乃至2の整数でよいが、例えばトリ (低級アルキル)アルミニウムの如きトリヒドロ カルピルアルミニウム化合物は望ましい還元性化 合物であり:上記の望ましい例に於てはnは0で ある。少量のハロゲンが本発明により形成された 金属水素添加触媒を害する傾向があるから、トリ (ヒドロカルビル)アルミニウム化合物も亦望ま しいる

斯くて、多くの点に於て、本発明方法に使用するため成形された触媒は、該触媒を特に有価値の水素添加触媒たらしめるその高活性度の外に独特の性質を有する。公知の水素添加能力を有する他の金属類は本発明の処置に適合せず、そして異例の水素添加活性を有する触媒とはならない。上記の金属の内、特別に生成されたコバルト金属に水素添加触媒として最も活性である。

本発明により生成された触媒はスラリー状で或は適当な支持物上に載せて成形される。スラリー状の触媒は無水溶剤中の金属化合物を乾燥せる不活性気流中で還元剤と接触させて容易に生成される。上記方法による場合には、該液は黑変し、熱を発生し、そして黒色沈積物が成形される。例えばオクタカルボニルニコバルト及びトリアルキルアルミニウム(或はトリフエニルアルミニウム)のヘブタン溶液を乾燥窒素気流中で混合すると、反応生成物の黒色スラリーが成形される。斯くの如く成形された触媒物質の赤外線スペクトルは金属カルボニル結合を示さない。磁化率測定は該物質が強磁性であることを示し、そしてコバルト金属の存在を指示する。

あらゆる金属化合物が使用される。有機金属化合物及び配位錯体と同様に金属塩類も使用される 比較的高コストのために、オクタカルボニルニコ バルト及び有機金属コパルト化合物の如き化合物 は余り望ましくない出発物質である。故に第1コ パルト塩は望ましい金属コパルト源である。有機

酸及び無機酸の塩は使用される。 アルカン酸塩の 部分に1乃至12個の炭素原子を有するアルカン 酸の塩は特に適当である。オクタカルポニルニコ パルト、酢酸第1コパルト、水酸化第1コパルト (コバルト水和性)及びオクトン酸第1コバルト はすべて実質的に同様の結果を与え、そしてすべ て有機金属還元剤(例えばトリアルキルアルミニ ウム)により類以の触媒類に転換される。斯くて 上記金属の触媒活性は明らかに金属の原子価(オ クタカルポニル金属に於ける還元前 0 一原子価状 態) 及び塩形態が使用される場合の陰イオン源の 何れにも独立である。有機アルミニウム還元剤を 溶解する不活性溶剤を選択することが望ましい。 水素添加触媒を舞する傾向を有する陰イオンを含 有する金属塩(例えば塩化第1コバルト)は勿論 触媒使用前に余分の工程(毒物の除去)を行わな ければならないから、活性触媒の生成には余り適 当でない。同様に酸化コパルトは使用されるが活 性度の高い触媒を成形しない。

式R、一AIX。を有する先に定義した有機アルミニウム化合物は本発明の金属性水素添加触媒の成形用の望ましい還元剤であるが、他のアルミニウム含有還元剤も使用される。例えばアルミニウム粉は水素化アルミニウムリチウム及び水素化アルミニウム(AIH、)同様使用される。上記物質類は活性触媒を成形するが、望ましいトリ(ヒドロカルビル)アルミニウム還元剤程有効でない。他の有機金属及び有機半金属還元剤は、たとえ該還元剤がコバルト化合物をコバルト金属に還元しても、活性状態の金属コバルト(又はマンガン、モリブデン等)を成形することはできなかった。

触媒は内在的に容易に形成されるから、成分の 1種例えばコバルト塩を重合体セメントに溶解 (又は混合)させ、そしてその後にそれに 還元剤 の炭化水素溶液を添加することが便宜である。

水素添加される重合体はそれに対する適当な溶剤又は溶剤混合物中に溶解させることが望ましいベンゼン或はトルエンの如き不飽和溶剤も使用されるが、斯かる溶剤は次の水素添加操作工程前或は中に水素添加されることが了解されるであろう故に重合体を例えばシクロヘキサンの如き飽和溶剤、シクロヘキサンと例えばイソオクタン、ネオベンタン、2・4ージメチルヘキサン及び同様物の如き炭化水素との混合物の溶液の形で使用することが望ましい、水素添加は普通大気圧から約3

000プシグの間の水素圧でオート クレープ中で 行われる。

本方法の1つの見方として、上記共重合体を上記部類の水素添加触媒で約150℃以下の温度で選択的に水素添加することができ、その際上記共重合体のシェン単位の少くとも約90%が同時に飽和される。水素添加は温度が低下するにつれてより選択的であるが、勿論水素添加時間は温度が低下するにつれてそれに対応して長くなる。故に約25°と150℃との間に温度は上記選択型の水素添加には望ましい。

少くとも75%のビニルアレーン単位の水素添加が望ましいならば、該水素添加を2段階で行うことが望ましい。この程度の水素添加が目的である場合には、共重合体のジェン部分の水素添加に約175℃までの温度を利用することがである。上記の如き温度では、共重合体のジェン部分の水素添加は実質的に完了するが、ビニルアレーン成分の水素添加は該条件下に於ける理論量の水素添加が175℃以上の温度であるが、共重合体の実質的減成の起こる温度以下で継続される。上記の如き2段法に於ては、水素添加はいらか水素添加されるような速度で低温段階に急間されるような速度で低温段階に急速に通過することが適当である。

水素添加に要する時間は重合体に対する触媒と 度のみならず、所望の水素添加度及び1段又は2 段階の行われる温度に依存する。一般に、共重合体の共役シェン部分が実質的に完全に水素添加される約175℃以下の温度に於ける水素添加の時間は約0.05から約8時間の間であるが、上述の高温に於いて共重合体のビニルアレーン部分の約90%以上が水素添加されるに要する時間は約0.5から約24時間である。

本発明の特徴の1つは水素添加系の主要部を構成する特定触媒は上記高温期間中に充分にアクロメレートし、水素添加混合物から容易に除去されることの発見にある。重合体の濃度が全混合物の約12重量%以下である場合には、重力に依る簡単な沈降が可能であるが、所望ならば遠心分離も使用される。上記アグロメレーションを起こさせるために上記溶液を新しい溶剤で更に希釈することも又余分に加熱することも必要でない(他の水素添加触媒の場合の経験とは反対に)。勿論、共重合体のジェン部分のみの水素添加に約150℃

以下の温度で水素添加を行うと、その場合には触 ※ 実施例1~6 媒をアゲロメレートさせるため水素なしで175 ~250℃程度の温度で10分~4時間加熱する ことが必要である。然し触媒はそれが濾過又は他 の方法で除去されるような物理的状態にあるから 以上のことは必須的特徴ではない。

所望度の水素添加の完了に続いて、次の段階は 重合体を単離するか或はオートクレープから出て きたままのセメント状態の水素添加重合体望まし くは(必ずではないが)触媒の除去後利用すると とである。例えば該セメントをセッケン及び水を 添加し、そしてラテツクス形成に適当な条件下に 重合体溶剤を除去してラテックスに転換すること ができる。二者択一的に、該セメントをフィルム のように覆うこともでき;繊維のように引伸すこ ともでき(共に適当な溶剤除去段階を使用する。) 或は水素添加重合体を粒固状で回収するため温水 及び/或は蒸気で凝固させることもできる。溶剤 除去前或は後に水素添加重合体にカーポンプラツ ク又は他の顔料を配合することができる。酸化防 止剤或は熱安定剤主として芳香族アミン又はフエ ノールを水素添加後該系に添加される。生成物は 接着剤組成物を成形するため樹脂及び粘着剤を混 合してもよく或は成形物を成形するために利用す ることもできる。

次の実施例は本発明の方法を実施するための望 ましい方法を例示する。 **※**

構造:ポリスチレンーポリイソプレンーポリス チレンを有し、そしてプロツクの分子量は千単位 で15-80-15であるプロック共重合体を利 用して多数の水素添加を実施した。該プロック共 重合体は固有粘度 0.88d//gであつた。水 素添加の目的に、重合体7重量%を含有するシク ロヘキサンセメントとして利用した。使用触媒は トリエチルアルミニウムで還元された酢酸コバル トで、アルミニウム対コバルトの比は表に示した オートクレープ内で80016の圧で行つた水素 添加の第1段階はすべての場合に160℃であつ た。該表は第1段階及び第2段階の両方の水素派 加時間を含む水素添加の詳細を示し、そして第2 段階で使用した温度は時間と共に該表に示した。 触媒機度は該表に示す如く変化しそしてジェン単 位及びスチレン単位両方の転化率%は各例に含ま れる。実施例1により160℃で水素添加する場 合、第1及び第2段階に於て、共重合体のジェン 部分は実質的に完全に転化され、他方スチレン部 分は約25%程度しか転化されなかつたことが認 められる。

その後の実施例に於ては、第2段階の温度はた とえ同時に触媒濃度が根本的に減少されても、ス チレンの転化度が高くなるように充分に上昇させ

表

プロツク共重合体の2-段階水素添加

| <u></u> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|----------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 第1段階の温度、℃ | 1 6 0 | 1 6 0 | 1 6 0 | 1 6 0 | 1 6 0 | 1 6 0 |
| 時間(時間) | 0.2 | 0.2 | 0 . 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 第2段階の温度、℃ | 160 | 210 | 2 1 0 | 2 1 0 | 2 2 5 | 2 4 5 |
| 時間(時間) | 2 | 1 . 4 | 3.2 | 7 | 2 | 1.5 |
| コパルト g/重合体 g | 0 .04 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| ジエン水 素添加% | ~100 | ~100 | ~100 | ~100 | ~100 | ~100 |
| スチレン水素添加% | 25 | 9 9 | 9 6 | 9 2 | 98 | 9 9 |
| 生成物の固有粘度、d 1/g | _ | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.13 | 1.03 |
| アルミニウム対コバルトート | ل 9 · 1 | 2 · 1 | 9 - 1 | 9 · 1 | 2 · 1 | 2 · 1 |

実施例 7

従来の重合体水素添加触媒と比較して、本発明の触媒の相対的有効度を示すために次の比較試験を行つた:即ち構造ポリスチレンーポリイソプレンーポリスチレンを有し、且つヨウ素価約270を有するプロツク共重合体を従来の触媒即ちケイソウ土に沈積させたニッケル(最も公知の重合体水素添加触媒であることが文献により示される。及び本発明の触媒即ちオクトン酸塩1モル当りトリエチルアルミニウム2モルを使用して還元されたオクトン酸コバルトを使用して、シクロヘキサン溶液中で水素添加した。

水素添加の過程をジェン二重 結合に対してはヨウ素価で、そしてスチレン含有に対しては紫外線分析で追求した。水素添加はポリイソプレン部分及びポリスチレン部分の両方に対し圧力約500プングH2と温度155℃で実施した。約4時間後、重合体1g当りニンケル0.27gを含有する試料は尚約60のヨウ素価を有した。他方スチレン部分は実質的に変化しなかつた。外時間後他※

※方重合体1g当りコバルト0.01gで接触され た試料は二重結合の実質的に完全な水素添加及び スチレン部分の63%飽和を示した。

実施例 8

実施例1の条件を同一の共重合体を使用し、そしてトリエチルアルミニウムで還元されたアセチルーアセトン酸ニツケル生成物から成る触媒を使用して繰返した。160℃で2時間の水素添加後すべてのジェン結合は還元され、そしてスチレン16%が水素添加された。

実施例 9

コパルト塩の劣をアセチルアセトン酸ニツケル で置き換えて上の実施例を繰返した。2時間後ジェン不飽和はすべて還元され、そしてスチレン不 飽和の31%も還元された。

実施例10~11

支持物の影響を試験するため、環元触媒組成物をケイソウ土濾過材上に成形した。次表は水素添加条件及び実施例1~6で使用したと同一のプロック重合体を水素添加して得られた結果を示す。

| 実施例 | 1 1 | 1 2 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| 触媒 | 1 モル 酢酸 コバルト: 2 モルトリエチルアルミニウム | 1モル酢酸ニツケル: 2モルトリエチルアルミニウム |
| 水素圧、ブサイ | 5 0 0 | 5 0 0 |
| 時間、分 | 2 1 0 | 9 0 |
| 温度、℃ | 1 5 5 | 1 5 5 |
| 金属対重合体の比、% | 2 | 2 |
| 水素添加されたジエン結合、% | 9 8 | 9 9 |
| 水素添加されたステレン、% | 5 3 | 1 2 |

特許請求の範囲

l 共役ジェンとピニル置換芳香族炭化水素とから成るプロック共重合体の接触水素添加方法に於て、該重合体をコパルト含有有機化合物、又はニ

ッケル含有有機化合物或はそれらの混合物とアルミニウム含有遺元剤との反応生成物から成る触媒 の存在下に不活性溶剤中で水素と接触させること を特徴とする方法。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

| Defects in the images include but are not limited to the items checked: |
|---|
| ☐ BLACK BORDERS |
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| □ other: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.